PASJ2023 FRP39

GHMC のイオン源テストスタンドにおけるペッパーポットエミッタンスモニタの導入 INTRODUCTION OF A PEPPER-POT EMITTANCE MONITOR AT GHMC

中尾 政夫#, A), 野田 耕司 A), 依田 哲彦 B), 福田 光宏 B), 宮脇 信正 C), 想田 光 D)

Masao Nakao^{#, A)}, Koji Noda^{A)}, Tetsuhiko Yorita^{B)}, Mitsuhiro Fukuda^{B)}, Nobumasa Miyawaki^{C)}, Hikaru Souda^{D)}

^{A)} Gunma University Heavy Ion Medical Center

^{B)} Research Center for Nuclear Physics of Osaka University

^{C)} National Institutes for Quantum Science and Technology

D) Yamagata University

Abstract

Gunma University Heavy Ion Medical Center (GHMC) uses a 10 GHz ECR ion source, KeiGM, which extracts about 200 μ A of C⁴⁺ at extraction voltage of 30 kV. An ion source test stand, which is the same desingn as KeiGM, is also installed as a spare unit and for research and development. The test stand is already equipped with a wire-slit type emittance monitor as a beam diagnostic device, but it has problems of time-consuming measurement and small phase space that can be measured. To solve these problems, a pepper pot emittance monitor (PPEM) was installed. PPEM utilizes the fluorescent from MCP which detect the beam from the pepper-pot mask. The measurement method was established by optimizing the background removal method through comparison with conventional emittance monitor.

1. はじめに

イオン源から線形加速器やサイクロトロンに入射する 場合、ビームがアクセプタンスに入らなければならないの でエミッタンス測定は重要である。

エミッタンスモニタにはスリットを通過したビーム電流を 下流のワイヤで測定する、スリットとワイヤを組み合わせ た方式がある。しかしながら、スリット・ワイヤ方式のエミッ タンスモニタ(SWEM)はスリットを物理的に動かしながら 測定するため、測定に時間が掛かってしまう。ペッパー ポットエミッタンスモニタ(PPEM) [1, 2]はペッパーポットマ スクを通過したビームを下流で MCP モニタと蛍光板、そ の蛍光板を観測するカメラによって構成され、SWEMより 短時間で測定できる。測定時間を短縮するだけでなく ビームの時間変化の測定も可能とすることを目標とした。

2021年頃既存のSWEMの調子が悪かった(現在は解決)こともあり、PPEMを開発することにした。日本国内だけでも理研[3]、RCNP[4]、QST 高崎[5]などで製作されており、参考にしたり開発者に意見を聞いたりして製作した。

2. 群馬大学イオン源テストスタンド

群馬大学重粒子線医学センター(GHMC)では、イオン源として、RF 周波数が 10 GHz の永久磁石型 ECR イオン源である KeiGM を使用し、30 kV の引出電圧で C⁴⁺ を 200 μA 程度取り出して治療のための運転を行っている。専ら CH4 ガスから C⁴⁺イオンを生成し、200 μA のビームを 1 年間メンテナンスせずに安定的に取り出すことを目的にしている。一方で群馬大学には、群馬重粒子線 産学官共同研究センターとして治療に用いられているのと同等である KeiGM2 イオン源のテストスタンドが整備されている。重粒子線医学センターの予備機としての役割を果たすと同時に企業との共同研究にも用いられている

⁽Fig. 1)。こちらは C⁴⁺イオンの他に、He, N₂, O₂, Ne, Ar, Kr, Xe 等のガスを使用して様々なイオンを生成している。 90 度偏向電磁石とスリットによってイオン種を分離し、ま たアインツェルレンズと 3 連静電四重極レンズによってイ オンを収束することができる。



Figure 1: Schematic picture of ion source test-stand. (a KeiGM2 ion source, (b einzel lens, ($c 90^{\circ}$ bending magnet, (d slit and Faraday cup, (e 3 electrostatic Q lenses, (f wire slit emittance monitor, (g pepper-pot emittance monitor.

SWEM がビームラインに設置してあるが、これは GHMC で使用されている装置と同型であり、主に線形加 速器で 4 MeV/u に加速されシンクロトロンに入射する前 のビームの分布を測定するために製作された装置である ため、イオン源からの 100 π mm mrad 程度のビームに対 しては測定できる範囲がやや小さいものであった。これよ りも大きな範囲を観測することも PPEM 開発の目標とした。

[#] nakaom@gunma-u.ac.jp

PASJ2023 FRP39

3. ペッパーポットエミッタンスモニタの原理

PPEMの原理[1,2]を Fig.2 に示した。左方向からイオ ンビームが到達すると、ペッパーポットマスクの孔を通過 したもののみが右の MCP モニタに到達し、MCP によっ て増幅された電子が蛍光板を光らせる。粒子が通過した マスクの孔の位置が位置情報を与える。また、それぞれ の孔を通過したビームの粒子は、その粒子の進行方向 に向かって進み、広がりを持って MCP モニタに到達する ため MCP モニタ上での一つの孔からのビームの広がり がビームの傾きの情報を与える。これらを位相空間上に プロットすれば位相空間上でのビームの形状が構成され る。ここで MCP モニタ上での一つの孔からのビーム分布 が隣の分布と重なると、どちらの孔を通過したか不明に なるため、孔の間隔より MCP 上でのビームの広がりが小 さい範囲が測定の上限となる。



Figure 2: Schematic drawing of pepper-pot emittance monitor. The ion beam comes from left side. Whether the beam pass or not at each hole of the pepper-pot mask shows the beam position the spread of the beam from each hole shows the beam spread. Observing the fluorescent light from MCP monitor, the phase space distribution of the beam is reconstructed.

4. エミッタンスモニタの製作

既に挙げたように、PPEM 製作の目標として

- 1秒以下の時間幅でのイオン源の過渡現象を測定
- 既存のエミッタンスモニタより広いビームを測定の2点を設定した。

MCP モニタの蛍光は、鏡で反射されビームライン上部 に設置したレンズとカメラによって観測される。時間幅の 小さい現象を測定するために高速撮影可能な The Imaging Source 社の産業用 USB3.0 カメラ (DMK33UX252, SONY 1/1.8" CMOS 解像度 2048 × 1536, 120 fps)を、レンズは焦点距離 25 mm F1.8 の製品 を使用した。ビーム強度が低い場合や露光時間が短い 場合には蛍光強度の S/N 比が悪化するため実用上は 1fps 程度となった。一方でビームの強度が強い場合 (30kV で数百 μ A 以上)、ペッパーポットマスクまたは MCP が熱負荷に耐えられなくなる懸念がある。

ペッパーポットマスクは 50 µm と薄いため位置精度が 高く、比較的熱負荷に耐えられる素材として Ni エッチン グ板を使用した。角度方向に広がったビームに対応する ためピンホール間隔を比較的広めの 3 mm として± 25 mrad まで測定できるようにした。また、ペッパーポット マスクの製作にあたって既に理研が製作[3]した原板を 使用させてもらい費用を抑えることができた。ペッパー ポットマスクと MCP の間隔が可変[3, 4]で位相空間内で の形状に対応できるようにすることも検討したが、サイズ と費用の問題を考えて間隔を 58 mm に固定した。





Figure 3: The picture of pepper-pot emittance monitor and schematic view of total system.

Figure 3 のように、ペッパーポットマスク、MCP、ミラー を載せた台は、PPEM 使用しないときにはエアーシリン ダーによりビームラインから待避できる。手動でエアー配 管のスイッチを切り替えて動作するがテストスタンドでは 現場まで近いため問題ない。MCP に掛ける負の高電圧、 蛍光板に掛ける正の高電圧は夫々チェンバー上部の高 圧用フィードスルーを通って供給される。電圧は3 kV 程 度まで掛けられる(実際にはもっと低い電圧で使用)が 電流はほとんど流れない。また、ペッパーポットマスクに 当たったビームの電流も計測できるようにしている。

PASJ2023 FRP39

5. 解析

5.1 取得画像の解析

ビームの情報は CMOS カメラで撮影されて画像が USB 3.0 ケーブルで PC に送信され解析される。画像の 解析は python を用いて行った。画像は Fig. 4 のように、 蛍光板上にペッパーポットマスクの孔からのビームによる 蛍光が見えている。MCP の電源を切った状態で外光を あてて MCP の外縁が見える状態で画像を取得し、その 中心をビームダクト位置の中心とした。また、静電四重極 レンズを調整して広く平行に近いビームを作成し、その 蛍光の間隔とペッパーポットマスクの孔の間隔(3 mm)が 一致することを確認して X(水平), Y(鉛直)両方向で 3 mm が相当するピクセル数を算出した。



Figure 4: Fluorescence of MCP monitor by Ar^{3+} beam captured by the CMOS camera.

画像の解析としては、まず画像から一定のバックグラウンドを引いた後にX、Y各方向にピクセルの明るさを足し合わせて求めた分布から、一列分の孔からのビーム分布を算出した。この分布がペッパーポットマスクの孔の位置での角度方向の分布であるから、相当する位置の位相空間にプロットする(Fig. 5 (b)。全ての列に対してこれを行うことで位相空間分布が再現できる。

5.2 SWEMとPPEMの比較

Ar³⁺の30kV引出し190 μAのビームをSWEMとPPEM の両方で測定した(Fig. 5)。

PPEM で得られた画像からエミッタンスの値を出す過 程で、バックグラウンドの引き方によって得られるエミッタ ンスの値が変化する。Figure 5 の解析時には、双方のエ ミッタンスモニタで 95%エミッタンスの絶対値が等しくなる ように PPEM のバックグラウンド値を決めた。システマ ティックにバックグラウンドの水準を決めた場合に二つの エミッタンスモニタの結果が等しくなるようにできる手法を 確立することを今後の課題としたい。

SWEM の水平、垂直のエミッタンススリットから PPEM までは夫々、83 cm、92 cm の距離があるため、位相空間 では、その距離だけドリフトしているはずである。Figure 5 の X 方向の分布の周辺の点を6 点取り、ドリフトさせた結 果を Fig. 6 に示した。似た傾向になっていることが見て取 れる。



Figure 5: (a The phase space plot took by wire-slit emittance monitor and (b pepper-pot emittance monitor of 190 μ A Ar³⁺ ion beam.



Figure 6: The phase space plot of 6 particles detected by wire-slit emittance monitor. The right picture shows the phase space progressed by drift space between two emittance monitors.

6. 結論

PPEMを製作し、測定結果をSWEMと比較することで 校正し、ある程度信頼できるエミッタンスの値を出すこと ができた。

エミッタンスを観測するためにカメラで蛍光を1秒積算 しているが、これは目標としていた時間よりも長い。より短 時間で測定するためには穴の径を広げたペッパーポット マスクに交換することなどが必要となる。

測定しているビームの範囲については、MCP の直径 が77mmなのでそれに内接する正方形の1辺が54mm、 つまりビーム断面が正方形であれば±27mm の範囲を 測定できる。断面が丸ければ直径77mm のビームまで 観測することができる。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 20H04454 の支援を受けて実施しました。また、イオン源を利用した共同研究では住友 重機械工業株式会社および住友重機械イオンテクノロ ジー株式会社にお世話になりました。放医研の村松正 幸氏、東大 CNS の小高康照氏には様々な助言を頂きま した。また、理研の長友傑氏の制作したペッパーポットマ Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 FRP39

スク原板を使用させていただきました。深くお礼申し上げ ます。

参考文献

- [1] T.Hoffmann *et al.*, Proc. 9th BIW, Cambridge, USA, p.432-439 (2000).
- [2] H. R. Kremers *et al.*, "A pepper-pot emittance meter for lowenergy heavy-ion beams", Rev. Sci. Instrum., vol. 84, 025117 (2013).
- [3] Y. Kotaka *et al.*, "Development of pepper-pot emittance monitor for AVF cyclotron", RIKEN Accel. Prog. Rep. 49 (2016).
- [4] T. Yorita *et al.*, "Developments of fast emittance monitors for ion sources at RCNP", Rev. Sci. Instrum., vol. 87, pp. 02B928, 2016.
- [5] N. Miyawaki et al., "TIARA AVF サイクロトロンのペッパー ポット型エミッタンス測定装置の開発", Proc. 16th PASJ (2019).